PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61255022 A

(43) Date of publication of application: 12.11.86

(51) Int. CI

H01L 21/30

(21) Application number: 60097253

(71) Applicant:

NEC CORP

(22) Date of filing: 08.05.85

(72) Inventor:

NISHIGUCHI TAKAO

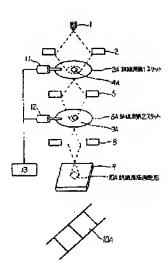
(54) ELECTRON BEAM EXPOSING METHOD

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable to draw a slant-line pattern at high speed in a highly precise manner by a method wherein a slit formed in the shape corresponding to the angle of the slant-line pattern is used.

CONSTITUTION: The rotation of each slit is controlled 13 by motors 11 and 12, and slits are formed in the shape corresponding to the angle of a slunt-line pattern. To be more precise, slit forms 4A and 7A are integrated, and the rectangular patterning of horizontal-vertical component same as the method heretofore in use is performed. According to this constitution, the number of pattering is reduced when compared with that of the method wherein rectangular-shaped laminated layer is used, and the sharpness of pattern edge is increased, thereby enabling to perform a high-speed patterning in a highly precise manner.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO& Japio



⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

個公開特許公報(A)

昭61-255022

@Int_Ct_*

識別記号

庁内整理番号

◎公開 昭和61年(1986)11月12日

H 01 L 21/30

Q-7376-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

匈発明の名称 電子ビーム露光方法

9特 頤 昭60-97253

❷出 顧 昭60(1985)5月8日

切発明者 西口

東京都港区芝5丁目33番1号,日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 点角理士 菅 野 中

BC # ## ##

L. 発明の名称

電子ピーム露光方法

2.符許請求の範囲

(1) 可変矩形電子ピーム露光装置において、斜線専用のスリット形状を有するスリットを用いて、水平垂直成分の矩形と同一方法で電子ピームを成形し、斜線図形を捨面するととを特徴とする電子ピーム露光方法。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、可変矩形電子ピーム電光装置における斜線図形を描画する方法に関するものである。 (従来の技術)

第3 図に示すように電子ピーム放射原1より放射された電子ピームが照射レンズ2を介して斜線用第1スリット 3B に集束される。斜線用第1スリット形状 4B により整形された電子ピーム性、整形個向器 5 により斜線用第2スリット 6B に集束される。斜線用第2スリット形状 7B により整形された

電子ビームは、位置決め個向器 8 により描画する 位置に偏向され、描画試料 9 上に描画される。 108 は水平垂直用描画矩形、 11 は第 1 スリット回 転用モータ、 12 は第 2 スリット回転用モータ、 13 はスリット回転モーター制御回路である。

ところで、従来、斜線図形の描画は、斜線図形を細い短冊状に切ってその切った矩形の幅の。分の1の送りピッチで、前記短冊状の矩形を順次移動して斜線図形を抽画していた。

[発明が解決しようとする問題点]

上述もた従来の斜線図形の構画は第4図のよう に 細い 短冊状で構画する為、 同一面積の矩形に比 べ、 数倍 ~ 数十倍の描画時間が必要であった。 又 斜線図形を矩形で近似している為、斜線図形のエ ッツの部分のシャープネスが低下する欠点があっ た。

本発明は前記問題点を解消した方法を提供する ものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は可変矩形電子ピーム電光装置にないて、

時間昭61-255022(2)

斜線専用のスリット形状を有するスリットを用いて水平重直成分の矩形と同一方法で電子ピームを成形し、斜線図形を描画することを特徴とする電子ピーム解光方法である。

(夹 給 例)

以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。

第1 図は本発明の実施例の概略図である。電子ビーム放射 第1 上り放射された電子ビームが照射レンズ2 を介して斜線用第1 スリット 3A 化集薬される。斜線用第1 スリット形状 4A 化より整形された電子ビームは、整形偏向器 5 により斜線用第2 スリット 6A 化集束される。斜線用第2 スリット形状 7A により整形された電子ビームは位置決め偏向器 8 により描画する位置に偏向され描画試料 9 上に接面される。

本発明は従来のスリット形状とは異り、第1 図の斜線用第1 スリット形状 4A の様に斜線図形に対応した角度を持ったスリット形状を用いている。本発明は種々の角度を持った斜線図形を描画する

際、その角度に対応したスリット形状を用いるものである。その角度に対応したスリット形状を可能にする方法としては第1回に示す様に、第1スリットを回転させる第1スリット回転モーター11、第2スリットを回転させる第2スリット回転モーター12により、各スリットを回転させ、斜線凹形の角度に対応したスリット形状を形成する。

各スリットの回転角度制御はスリット回転モークー制御回路 13 Kより行なう。

水平垂直成分の矩形は第3回に示す様に角度を持たない水平垂直用第1スリット形状 4A及び水平 垂直用第2スリット形状 7Aを用いることにより、 従来過りの水平垂直成分の矩形の描画を行う。

・実際に斜線図形を例に説明する。第2図が本発明の斜線図形描画状態である。斜線用描画矩形 10A にて斜線図形が描画される。第4図が従来の斜線図形描画状態である。細い短冊状に繋形された水平垂直用描画矩形 10B にて斜線図形が描画される。従来の描画は描画数が多くなっていることと、パクーンエッジのシャープネスが低下してい

ることが分かる。

[発明の効果]

以上説明した様に本発明は斜線図形の角度に対応したスリット形状を用いることにより、斜線図形を高速にかつ高精度に描画することができる効果を有するものである。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例を示す概略図、第2図は本発明にかける斜線図形の携画状態を示す図、 第3図は従来例を示す概略図、第4図は従来例の 斜線図形の構画状態を示す図である。

1 … 電子ピーム放射線、2 … 照射レンズ、 3A … 斜線用第 1 スリット、 4A … 斜線用第 1 スリット形状、5 … 整形偏向器、 6A … 糸線用第 2 スリット 形状、8 … 位置決め傾向器、9 … 插画試料、 10A … 斜線用描画矩形。 3A 斜線用第1スリット 4A 5 12 6A 斜線用第2スリット 7A 13

第1図

等 許 出 顧 人 日本電気株式会社 代理人 弁理士 音 野 中(

特開昭61-255022(3)

